#### (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

#### (43) 国際公開日 2003年11月6日 (06.11.2003)

PCT

# (10) 国際公開番号 WO 03/091206 A1

(51) 国際特許分類7: (21) 国際出願番号:

市 小雜賀 3 丁目 4 番 7 7 号 小西化学工業株式会社内 Wakayama (JP). 名手 伸之 (NATE, Nobuyuki) [JP/JP]; 〒

(22) 国際出願日:

2003 年4 月24 日 (24.04.2003)

C07C 315/06, 317/22

PCT/JP03/05228

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2002-123646 2002 年4 月25 日 (25.04.2002) JP

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 小西 化学工業株式会社 (KONISHI CHEMICAL IND. CO., LTD.) [JP/JP]; 〒641-0007 和歌山県 和歌山市 小雑賀 3 丁目 4 番 7 7 号 Wakayama (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人/米国についてのみ): 大井 册雄 (OI,Fumlo) [JP/JP]; 〒641-0007 和歌山県 和歌山市 小雑賀 3丁目4番77号小西化学工業株式会社内 Wakayama (JP). 柳瀬 典男 (YANASE, Norio) [JP/JP]; 〒641-0007 和 歌山県 和歌山市 小雑賀3丁目4番77号 小西化 学工業株式会社内 Wakayama (JP). 北原 隆行 (KITA-HARA, Takayuki) [JP/JP]; 〒641-0007 和歌山県 和歌山

641-0007和歌山県和歌山市小雑賀3丁目4番77号 小西化学工業株式会社内 Wakayama (JP).

541-0045 大阪府 大阪市 中央区道修町 1-7-1 北浜

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU,

(74) 代理人: 三枝 英二 , 外(SAEGUSA, Eiji et al.): 〒

TNKビル Osaka (JP).

ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

/続葉有/

- (54) Title: PROCESS FOR PRODUCING DIHYDROXYDIPHENYL SULFONE
- (54) 発明の名称: ジヒドロキシジフェニルスルホンの製造方法
- (57) Abstract: A process for producing dihydroxydiphenyl sulfone in which only trihydroxytriphenyl disulfone and coloring impurities are effectively removed without changing the proportion of dihydroxydiphenyl sulfone isomers. The process for producing dihydroxydiphenyl sulfone is characterized by dissolving or suspending crude dihydroxydiphenyl sulfone containing trihydroxytriphenyl disulfone in an aqueous solvent, regulating the pII of the solution or suspension to 5 to 7, optionally cooling it, and separating out the dihydroxydiphenyl sulfone crystals precipitated.

(57) 要約:

本発明は、ジヒドロキシジフェニルスルホンの異性体組成を変化させずに、ト リヒドロキシトリフェニルジスルホンと着色性不純物のみを効果的に除去する、 ジヒドロキシジフェニルスルホンの製造方法を提供する。即ち、本発明は、トリ ヒドロキシトリフェニルジスルホンを含有する粗ジヒドロキシジフェニルスルホ ンを、水系溶媒中、溶解状態または懸濁状態とし、pHを5以上7以下に調整し、 必要により冷却して、析出するジヒドロキシジフェニルスルホンの結晶を分離す ることを特徴とするジヒドロキシジフェニルスルホンの製造方法である。

添付公開書類: — 国際調査報告書 2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。 WO 03/091206 PCT/JP03/05228

1

#### 明細書

# ジヒドロキシジフェニルスルホンの製造方法

### 技術分野

5 本発明は、ジヒドロキシジフェニルスルホンの製造方法に関する。

## 背景技術

4, 4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン(以下、4, 4'-体ともいう)、 2, 4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン(以下、2, 4'-体ともいう)、

またはそれらの混合物は、エンジニアリングポリマー原料、感熱紙用顕色剤などの用途に有用である。しかしながら、ジヒドロキシジフェニルスルホンの生成反応で副生するトリヒドロキシトリフェニルジスルホン(以下、トリ体ともいう) : および着色性不純物は、ジヒドロキシジフェニルスルホンの性能を低下させる原因となるため、その効果的な除去法が求められていた。

15

25

10

# 発 明 の 開 示

本発明は、ジヒドロキシジフェニルスルホンの異性体組成を変化させずに、トリ体と着色性不純物のみを効果的に除去する、ジヒドロキシジフェニルスルホンの製造方法を提供することを目的とする。

20 本発明は、下記に示すとおりのジヒドロキシジフェニルスルホンの製造方法を提供するものである。

項1. トリヒドロキシトリフェニルジスルホンを含有する粗ジヒドロキシジフェニルスルホンを、水系溶媒中、溶解状態または懸濁状態とし、pHを5以上7以下に調整し、必要により冷却して、析出するジヒドロキシジフェニルスルホンの結晶を分離することを特徴とするジヒドロキシジフェニルスルホンの製造方法

項2. トリヒドロキシトリフェニルジスルホンを含有する粗ジヒドロキシジフェニルスルホンを、水系溶媒中、アルカリを添加して溶解状態または懸濁状態とし、次いで酸性物質を添加してpHを5以上7以下に調整し、必要により冷却し

て、析出するジヒドロキシジフェニルスルホンの結晶を分離することを特徴とするジヒドロキシジフェニルスルホンの製造方法。

項3. pHを6以上7未満に調整することを特徴とする項1または2に記載のジヒドロキシジフェニルスルホンの製造方法。

項4. 粗ジヒドロキシジフェニルスルホン中のトリヒドロキシトリフェニルジスルホンの含有量が、30重量%以下であることを特徴とする項1~3のいずれかに記載のジヒドロキシジフェニルスルホンの製造方法。

項5. 結晶を分離する温度が60℃以下であることを特徴とする項1~4のいずれかに記載のジヒドロキシジフェニルスルホンの製造方法。

10 本発明においては、トリ体を含有する粗ジヒドロキシジフェニルスルホンを、 水系溶媒中、溶解状態または懸濁状態でpHを5以上7以下に調整することを必 須とする。しかしながら、この態様の中には、例えば、該トリ体を含有する粗ジ ヒドロキシジフェニルスルホンを水系溶媒中に加えただけで上記pH範囲に入れ ば特にpH調整を必要としないので、この場合も包含される。

15 本発明における原料の、トリ体を含有する粗ジヒドロキシジフェニルスルホンとしては、特に限定されるものではなく、溶媒を含んだジヒドロキシジフェニルスルホンの反応生成物、該反応生成物から溶媒を除去した乾涸物、該反応生成物からスルホン酸類を除去したもの、該反応生成物に塩基性水溶液を加えてジヒドロキシジフェニルスルホンの異性体類を抽出分離した溶液、または市販の異性体20 混合物粗製品などを用いることができる。

その粗ジヒドロキシジフェニルスルホン中のトリ体の含有量は、30重量%以下であるのが好ましく、20重量%以下であるのがより好ましい。また、粗ジヒドロキシジフェニルスルホン中の2, 4' -体と4, 4' -体の重量比は、種々の態様が可能であり、2, 4' -体/4, 4' -体=0/100~99/1であるのが好ましく、0. 1/99. 9~98/2であるのがより好ましい。

また、本発明に用いられる粗ジヒドロキシジフェニルスルホンには、その他の 不純物としてスルホン酸類および反応溶媒等を含有していても良い。

本発明において用いられる水系溶媒としては、水が好ましい。この水は、メタ ノール、エタノール、イソプロピルアルコール等の炭素数1~3のアルコール類、 アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類、エチレングリコール、ジエチレン グリコール等の多価アルコール類等の水溶性溶媒を、40重量%以下含有してい ても良い。

水系溶媒の使用量は、粗ジヒドロキシジフェニルスルホンに対して 20 重量倍以下であるのが好ましく、 $0.5\sim10$  重量倍であるのがより好ましく、 $2\sim8$  重量倍であるのが特に好ましい。

本発明において用いられるアルカリとしては、LiOH、NaOH、KOH等のアルカリ金属水酸化物、 $Li_2CO_3$ 、 $Na_2CO_3$ 、 $K_2CO_3$ 等のアルカリ金属炭酸塩、 $LiHCO_3$ 、 $NaHCO_3$ 、 $KHCO_3$ 等のアルカリ金属重炭酸塩、

10 アンモニア、トリエチルアミン等のアミン化合物等が挙げられる。これらの中では、アルカリ金属水酸化物が好ましく、NaOHがより好ましい。

アルカリの使用量は、粗ジヒドロキシジフェニルスルホン中の2,4'-体、

- 4.4'-体およびトリ体の合計量に対して、2当量以下であるのが好ましく、
- 0.001~1 当量であるのがより好ましい。ここで1 当量とは、2,4'-体、
- 15 4,4'-体およびトリ体の合計1モルを、2,4'-体の一アルカリ金属塩、
  - 4, 4'-体の一アルカリ金属塩およびトリ体の一アルカリ金属塩の合計1モルに変えるのに必要なアルカリの量をいう。従って、アルカリとしてアルカリ金属水酸化物やアルカリ金属重炭酸塩やアミン化合物を用いる場合には、粗ジヒドロキシジフェニルスルホン中の2, 4'-体、4, 4'-体およびトリ体の合計量
- 20 に対して、2倍モル量以下であるのが好ましく、0.001~1倍モル量であるのがより好ましい。また、アルカリとしてアルカリ金属炭酸塩を用いる場合には、粗ジヒドロキシジフェニルスルホン中の2,4'-体、4,4'-体およびトリ体の合計量に対して、1倍モル量以下であるのが好ましく、0.0005~0.5倍モル量であるのがより好ましい。
- 25 なお、粗ジヒドロキシジフェニルスルホンにスルホン酸類が含まれている場合 には、上記使用量に加えて、スルホン酸類の中和当量に相当する量のアルカリを 添加することが好ましい。

粗ジヒドロキシジフェニルスルホンにアルカリを添加して溶解状態または懸濁 状態とする際の温度は、室温から溶媒の沸騰温度までの範囲内であるのが好まし

20

25

い。必要に応じて加圧にしても良い。また、必要に応じて溶解状態で活性炭処理 を行っても良いし、還元剤を添加して脱色操作を行っても良い。

次に、粗ジヒドロキシジフェニルスルホンの溶液または懸濁液に、酸性物質を添加する。この酸性物質としては、硫酸、塩酸、硝酸、リン酸等の鉱酸、酢酸等の有機酸等が挙げられる。

溶液または懸濁液に酸性物質を添加し、必要に応じて冷却すると、2, 4, 4 体および4, 4 一体からなるジヒドロキシジフェニルスルホン異性体混合物が晶析する。この際の液のp Hは5以上7以下であり、6以上7未満であるのが好ましく、6.  $2\sim6$ . 8 であるのがより好ましい。また、晶析温度としては、室温 $\sim90$   $\sim0$  の範囲内であるのが好ましい。

析出したジヒドロキシジフェニルスルホン異性体混合物結晶は、濾過(真空濾過、加圧濾過、遠心分離等)、デカンテーション等の一般的な固液分離方法により、分離することができる。結晶を分離する際の温度は、60 C以下であるのが好ましく、50 C以下であるのがより好ましく、20  $\sim$  45 Cであるのが特に好ましい。

上記のような本発明の製造方法によって得られるジヒドロキシジフェニルスルホンのトリ体含有量は、好ましくは3重量%以下、より好ましくは1重量%以下、特に好ましくは0.2重量%以下である。

また、本発明の製造方法によれば、粗ジヒドロキシジフェニルスルホン中の着色性不純物を極めて効果的に除去することができる。例えば、5%アセトン溶液のAPHAが1000~2000である粗ジヒドロキシジフェニルスルホンを原料として本発明の製造方法を行うと、得られるジヒドロキシジフェニルスルホンのAPHAを500程度以下に軽減することができる。

#### 発明を実施するための最良の形態

以下、実施例により、本発明の方法をさらに具体的、詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されない。

## <u> 実施例1</u>

4, 4'ージヒドロキシジフェニルスルホン75重量%、2,4'ージヒドロ

キシジフェニルスルホン20重量%およびトリヒドロキシトリフェニルジスルホン5重量%を含有する粗ジヒドロキシジフェニルスルホン異性体混合物(5%アセトン溶液のAPHAが1000)100g(4,4'ー体と2,4'ー体とトリ体の合計:0.39モル)に、水300gと水酸化ナトリウム8g(0.2モル、4,4'ー体と2,4'ー体とトリ体の合計に対して0.5倍モル)を加え、90℃に加熱して溶解した。この溶液に50℃で50%硫酸を加えてpHを6.5に調整し、35℃まで冷却して析出した結晶を濾別、水洗、乾燥して、92gの乾燥結晶を得た。HPLC分析の結果、4,4'ージヒドロキシジフェニルスルホン78.9重量%、2,4'ージヒドロキシジフェニルスルホン78.9重量%、2,4'ージヒドロキシジフェニルスルホン21.0
重量%およびトリヒドロキシトリフェニルジスルホン0.1重量%であり、5%アセトン溶液のAPHAは400であった。

### 実施例2

4,4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン50重量%、2,4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン40重量%およびトリヒドロキシトリフェニルジスルホン10重量%を含有する粗ジヒドロキシジフェニルスルホン異性体混合物(5%アセトン溶液のAPHAが1500)100g(4,4'-体と2,4'-体とトリ体の合計:0.38モル)を使用した以外は実施例1と同様の操作を行い、89gの乾燥結晶を得た。HPLC分析の結果、4,4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン55.8重量%、2,4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン44.0 0重量%およびトリヒドロキシトリフェニルジスルホン0.2重量%であり、5%アセトン溶液のAPHAは500であった。

#### 実施例3

25

4, 4'ージヒドロキシジフェニルスルホン95重量%、2, 4'ージヒドロキシジフェニルスルホン2重量%およびトリヒドロキシトリフェニルジスルホン3重量%を含有する粗ジヒドロキシジフェニルスルホン異性体混合物(5%アセトン溶液のAPHAが1000)100g(4, 4'ー体と2, 4'ー体とトリ体の合計:0.40モル)を使用した以外は実施例1と同様の操作を行い、95gの乾燥結晶を得た。HPLC分析の結果、4, 4'ージヒドロキシジフェニルスルホン98重量%、2, 4'ージヒドロキシジフェニルスルホン9 100円

びトリヒドロキシトリフェニルジスルホン 0 重量%であり、5%アセトン溶液のAPHAは400であった。

### 実施例4

4, 4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン69重量%、2, 4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン19重量%およびトリヒドロキシトリフェニルジスルホン12重量%を含有する粗ジヒドロキシジフェニルスルホン異性体混合物(5%アセトン溶液のAPHAが1000)100g(4, 4'-体と2, 4'-体とトリ体の合計:0.38モル)に、メタノール40mlと水360mlの混合液および水酸化ナトリウム4.8g(0.12モル、4, 4'-体と2, 4'-体とトリ体の合計に対して0.3倍モル)を加え、80℃に加熱して溶解した。この溶液に50℃で硫酸を加えてpHを6.7に調整し、25℃まで冷却して析出した結晶を濾別、水洗、乾燥して、80gの乾燥結晶を得た。HPLC分析の結果、4,4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン78重量%、2,4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン78重量%、2,4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン78重量%、2,4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン78重量%、2,4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン78重量%、2,4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン8重量%、2,4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン80重量%であり、5%アセトン溶液のAPHAは300であった。

## 実施例5

4, 4'ージヒドロキシジフェニルスルホン17重量%、2, 4'ージヒドロキシジフェニルスルホン78重量%、トリヒドロキシトリフェニルジスルホン5重量%を含有するジヒドロキシジフェニルスルホン異性体混合物(5%アセトン溶液のAPHAが1000)100g(4, 4'体と2, 4'体とトリ体の合計: 0.39モル)を使用した以外は実施例1と同様の操作を行い、92gの乾燥結晶を得た。HPLC分析の結果、4, 4'ージヒドロキシジフェニルスルホン17重量%、2, 4'ージヒドロキシジフェニルスルホン83重量%、トリヒドロキシトリフェニルジスルホン0.1重量%であり、5%アセトン溶液のAPHAは450であった。

# 比較例1

実施例1において、50%硫酸の添加量を減らしてpHを7.5に調整した以外は実施例1と同様の操作を行った。得られた乾燥結晶は79gであり、実施例1に比較して13g収量が低下した。HPLC分析の結果、この乾燥結晶は、4

WO 03/091206 PCT/JP03/05228

7

,4'ージヒドロキシジフェニルスルホン85重量%、2,4'ージヒドロキシジフェニルスルホン15重量%およびトリヒドロキシトリフェニルジスルホン0 重量%であり、5%アセトン溶液のAPHAは200であった。

#### 比較例2

5 実施例1において、50%硫酸の添加量を増やしてpHを4.0に調整した以外は実施例1と同様の操作を行った。得られた乾燥結晶は98gであった。HPLC分析の結果、4,4'ージヒドロキシジフェニルスルホン76重量%、2,4'ージヒドロキシジフェニルスルホン19重量%およびトリヒドロキシトリフェニルジスルホン5重量%であり、5%アセトン溶液のAPHAは1000であった。トリヒドロキシトリフェニルジスルホンおよび着色性不純物は、ほとんど除去できなかった。

# 産業上の利用の可能性

本発明の方法によれば、水系溶媒を用いて、ジヒドロキシジフェニルスルホン の異性体組成を大きく変化させることなく、トリ体と着色性不純物を極めて効果 的に除去することができる。さらに、ジヒドロキシジフェニルスルホンの回収率 においても非常に優れている。

また、有機溶媒を使用しないので、操作性、安全性、衛生面、経済性において非常に優れている。

20

15

15

#### 請 求 の 範 囲

- 1. トリヒドロキシトリフェニルジスルホンを含有する粗ジヒドロキシジフェニルスルホンを、水系溶媒中、溶解状態または懸濁状態とし、pHを5以上7以下に調整し、必要により冷却して、析出するジヒドロキシジフェニルスルホンの
- 5 結晶を分離することを特徴とするジヒドロキシジフェニルスルホンの製造方法。
  - 2. トリヒドロキシトリフェニルジスルホンを含有する粗ジヒドロキシジフェニルスルホンを、水系溶媒中、アルカリを添加して溶解状態または懸濁状態とし、次いで酸性物質を添加してpHを5以上7以下に調整し、必要により冷却して、析出するジヒドロキシジフェニルスルホンの結晶を分離することを特徴とするジヒドロキシジフェニルスルホンの製造方法。
    - 3. pHを6以上7未満に調整することを特徴とする請求項1または2に記載のジヒドロキシジフェニルスルホンの製造方法。
    - 4. 粗ジヒドロキシジフェニルスルホン中のトリヒドロキシトリフェニルジスルホンの含有量が、30重量%以下であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載のジヒドロキシジフェニルスルホンの製造方法。
    - 5. 結晶を分離する温度が60℃以下であることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載のジヒドロキシジフェニルスルホンの製造方法。

## 国際關查報告

国際出願番号 PCT/JP03/05228

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
Int. Cl' C07C315/06, C07C317/22			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))			
lnt. Cl' C07C315/00, C07C317/00			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
国際翻査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)			
CA (STN)			
	ると認められる文献		関連する
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Y	JP 10-139756 A(小西化学工業株式会社)1998.05.26 第2-4頁 (ファミリーなし)		1-5
Y	JP 10-25277 A(小西化学工業株式会社)1998.01.27 第2-3頁 (ファミリーなし)		1–5
Y	EP 220855 A1 (AMOCO CORPORATION) 1987.05.06 & JP 62-93271 A & US 5001270 A		1~5
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表された文献であっために引用するもの。 「L」優先権主張に凝義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献、「Y」をに関連のある文献であって、当該文献のみで発の新規性又は進歩性がないと考えられるものでは、例如は、「Y」をに関連のある文献であって、当該文献のみで発の新規性又は進歩性がないと考えられるものでは、「Y」をに関連のある文献であって、当該文献と他の1上の文献との、当業者にとって自明である組合をよって進歩性がないと考えられるもの「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「&」同一パテントファミリー文献			発明の原理又は理論 当該文献のみで発明 えられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに
国際調査を完了した日 30.07.03		国際調査報告の発送日 19.08.03	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区段が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 4H 8318 前田 憲彦 印 3-3581-1101 内線 3443	

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)